

- Labor- und Kleinserienmaschine
- Nutzfläche 200 x 280 mm
- Heiß-Umluft > 300 °C (Bleifrei)
- IR-Strahlung Unterstützung
- Sichtfenster für Prozessbeobachtung
- Geregelt Heizen und Kühlen durch Prozessleitfühler
- Touchpanel Bedienung mehrsprachig
- PC- Schnittstelle & PC Steuerung
- Thermoprofileditor methosold
- Mikroprozessorsteuerung
- Homogene Erwärmung der Platine durch Spezielle Umluftverteilung im Ofenraum
- Frei positionierbarer Prozessleitfühler für präzise Temperaturführung
- N2 Betrieb
- Externes Kühlgebläse für kurze Taktzeit
- Motorgetriebener Schlitten
- Anbindung an Automatisierung
- Hohes Leistungspotenzial 3K/s Temperaturanstieg

Fokus 200 pu



Fokus 200 pu Heisluf-Umluftmaschine mit IR-Unterstützung. Vollgeregelt PC-gesteuert. Für höchste Ansprüche auf kleinstem Raum.

Technische Daten

Maße B/T/H	1120mm x 355mm x 485mm	
Arbeitsfläche	Maximal	200 x 280 x 60mm
Heizsystem oben	2 Quarz-Kurzwellenstrahler	1,3 kW
	2 Heissluftregister	4,2 kW
Heizsystem unten	1 Keramik-Langwellenstrahler	0,5 kW
	2 Heissluftregister	4,2 kW
Maximal-Leistung	Während den Aufheizphasen	ca 11 kW
Mittlere Ruheleistung	Abhängig von Vorwärmtemperatur ca.	0,5 kW
Parametrierung	Touchpanel oder PC Software	
Programmspeicher	Anlage bis 5 Programme	
	PC nahezu unbegrenzt	
Temperaturbereich	300°C (Optional 350°C)	
PC-Schnittstelle	RS 232	
Netzanschluss	3~ 400VAC 50-60Hz 3 x 25 A	
Gewicht	68 kg	